

平成15年11月21日

報道機関 各位

広島大学総務部大学情報室長
西 田 良 一広島大学とエルピーダメモリ株式会社との包括的研究協力に
関する覚書の調印式について

広島大学とエルピーダメモリ株式会社は、両者の緊密な協力により半導体と環境保全分野における先端的技術に関する研究・開発を行い、科学技術の振興と産業の発展に貢献することを目的として、今般、包括的研究協力を行うことに合意いたしました。

つきましては下記の通り、包括的研究協力に関する覚書の調印式ならびに記者会見を実施しますのでお知らせいたします。

記

調印式

1. 日 時 平成15年11月28日(金)午後2時～
2. 場 所 広島大学 事務局 4F 会議室
(広島県東広島市鏡山一丁目3番2号)
3. 出席者 広島大学
学 長 牟田 泰三
副学長 吉里 勝利
事務局長 塩谷 幾雄 ほか
エルピーダメモリ株式会社
代表取締役社長兼COE 坂本 幸雄
執行役員 清水 眞二
セネラルマネージャー 池田 博明 ほか

記者会見 調印式終了後

記者会見へ出席予定の報道機関の方は、会社名及び氏名を11月26日(水)15時までに広島大学研究協力部 研究協力課。(担当:波田)

TEL 0824-24-5643 kenkyu-senin@bur.hiroshima-u.ac.jp へご連絡ください。

注)会場には音響分配器がございませんのでご注意ください。

【お問い合わせ先】

広島大学地域共同研究センター

教授 久保 元 伸

TEL: (0824) 21-3704

E-mail: kubomo@hiroshima-u.ac.jp

[発信枚数: A4版 1枚(本票含む)]